19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-278789

⑤Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月9日

H 01 S

3/20 3/09 7630-5F 7630-5F

審査請求 請求項の数 2 (全5頁)

60発明の名称

レーザー発生方法とその装置

204年 頤 昭63-108838

@出 願 昭63(1988) 4月30日

何発 明 者

嶋 小

洋 之

大阪府池田市伏尾台2丁目9-1-1-506

加出 類 人

工業技術院長

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

19指定代理人

工業技術院 大阪工業技術試験所長

明細霉

1.発明の名称

レーザー発生方法とその装置

2.特許請求の範囲

1. 一対の平行平板電極よりなる薄層電解セル 内に下記一般式印で示される発光化合物の非ブ ロトン性有機溶媒溶液を流し、前記電極に交流 電圧を印加して該発光化合物を発光させ、この 発光を前記セルに直角に設置した一対のレーザ ーミラーで共振させることを特徴とするレーザ - 発生方法。

$$A - D$$

(1)

ただし田式において、Aは

からなる成る群から選ばれた基であり、Dは

からなる群から選ばれた基である。

2. 一対の平行平板電極よりなる薄層電解セル の面方向軸線上に、該セル一方の側に全反射レ ーザーミラーを、他方の側に部分反射レーザー ミラーをそれぞれ前記軸線に対して直角に設置 し、該セルに下記一般式で示される発光化合物 の非プロトン性有機溶媒溶液の供給管および排 出管を取りつけると共に、前記一対の平行平板 電極への交流電圧印加電源を設けたことを特徴 とするレーザー発生装置。

(1)

ただし山式において、Aは

からなる成る群から選ばれた基であり、Dは

特開平1-278789(2)

からなる群から選ばれた基である。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はレーザー発生方法とその装置に関し、 より詳細には電解化学発光を利用して波長可変 の可視域、パルスレーザーを発生する方法とそ の装置に関する。

(従来の技術)

近年、光を応用する技術が多方面に発達し、 その光源であるレーザーの重要性がますます増 加しつつある。

ところで、可視域の波長可変のレーザーとしては、色素レーザーが従来から専ら用られている。また、半導体レーザーは、情報機器分野に 広汎な用途がある。

(発明が解決しようとする課題)

色素レーザーは、ポンピング源として別の光 顔を必要としており、フラツシユランプや大出 力レーザーなどをこれにあてている。

そのため、全体としてエネルギー効率が悪く、

装置も複雑で高価である欠点があつた。

一方、半導体レーザーは、波長が固定されており、出力をmMオーダーと小さく、色素レーザーに代わることは困難である。

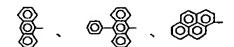
本発明は、ポンピングのための光顔を必要とせず、電解のみによつて発張する可視域の波長可変パルスレーザー発生方法とその装置を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明のレーザー発生方法は、一対の平行平板電極よりなる発形をル内に下記一般式(1)で示される発光化合物の非プロトン性有機溶媒溶液を流し、前記電極に交流電圧を印加して該発光化合物を発光させ、この発光を前記セルに直角に設置した一対のレーザーミラーで共振させることを特徴とするものである。

$$A - D \tag{1}$$

ただし(I)式において、Aは



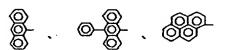
からなる成る群から選ばれた基であり、Dは

からなる群から選ばれた基である。

また、本発明のレーザー発生装置は、一対の平行平板電極よりなる薄層電解セルの面方向軸線上に、該セルー方の側に全反射レーザーミラーを、他方の側に部分反射レーザーミラーをれずれ前記軸線に対して直角に設置し、該セルに下記一般式で示される発光化合物の非プロトン性有機溶媒溶液の供給管および排出管を取りつけると共に、前記一対の平行平板電極へのを流電圧印加電波を設けたことを特徴とするものである。

(1)

ただし(1)式において、 A は



からなる成る群から選ばれた基であり、Dは

からなる群から選ばれた基である。

本発明の方法および装置(以下、本発明と云うこともある)においては、ポンピングのための光源を必要とせず、電解で生成するラジカルアニオンとラジカルカチオンとの間の電子移動反応で行うこと、および励起種が分子内エキサイブレックスであることを必須とする。

すなわち本発明は、下記のような電極反応、 電子移動反応および発光に基づく。

電極反応

$$A - D + \alpha^{-} \rightarrow A^{-} D$$

$$A - D - \alpha^{-} \rightarrow A - D$$

BEST AVAILABLE COPY

電子移動反応

·A-D+A-D! -- A-D+ (A-D)* 発光

 $(A^{-}-D^{\prime})^{+}\rightarrow A \rightarrow D + h \nu$

分子内エキサイプレツクに対する基底状態 (A-D)は、非常に不安定で直ちに (A-D) に移行すので、分子種 (A-D) の状態分布は 常に励起状態側が圧倒的に多く、ここにレーザ -発振の前提となる反転分布が容易に実現する。

このような原理に基づくレーザーは気相では 希ガスーハロゲン系で実現しており、エキシマ レーザーとして良く知られているが、本発明は これを液相で実現するものである。

第1図に本発明のレーザー発生装置の原理図 を示す。

一対の、平行に置かれた平板電極1、1によって薄層電解セル2が構成される。

平板電極は、表面を十分に平らにしたガラス 基板の両面に金が蒸着されている。

平板電極1、1の電極間距離は、通常10~50

μ ■ に調整される。

電解セルの周囲は、電極板に直角に接合した 透明ガラス3によつて封じられている。

・電極1、1には電源4によつて2~100 Vの 交流 (1~500Uz) 電圧が印加される。

交流は、サイン波でも良いが、矩形波が好適である。電流容量は20A程度あれば十分である。

5、6は発光を共振させるための、通常の色 素レーザー用のレーザーミラーであり、5は全 反射、6は部分反射ミラーである。

かかるレーザーミラー5、6は、セル2の同一の面方向軸線7上に、セル2に対して一方の 偶に、および他方の側に、それぞれこの軸線7 に対して直角に配置される。

セル2と全反射ミラー5との間には、波長を 選択するために通常の複屈折フィルター8を、 同様にセル2の面方向軸線7に対して直角に配 置することができる。

第2図は本発明の装置の概要図であり、第1

図と同一部品には同一番号が付されている。

薄層セル2は、後述する発色化合物溶液の供給管9および排出管10の取りつけ部を除いては密封されており、液送ボンプ(図示せず)によつて薄層セル2内を発色化合物溶液が循環し、セル2内に常に新鮮な発色化合物溶液を供給すると共に、セル2の温度の上昇を防止している。

薄層セル2と、光学系、すなわち部分反射ミラー6、複屈折フィルター8は支持台11によつて固定され、電温4と共に本発明のレーザー発生装置が構成される。

発生したレーザーは部分反射ミラー 6 から矢 印 A 方向に取り出される。

電解で生成するラジカルカチオンやラジカル アニオンは発色化合物溶液内の不純物や酸素と 反応して容易に失活してしまう。

そこで、溶媒の特製や脱酸素を十分に行う必要がある。

特に水分の除去は重要であり、薄層セル内に 吸着している水分についても注意する必要があ る。そのために、まず十分に乾燥した溶媒を循 環させてセル内を十分洗浄した後に発光化合物 溶液を供給するのが好ましい。

発光化合物を溶解させる溶媒としては、ジメトキシメタン、テトラヒドロフラン、アセトニトリルなどが精製して用いられる。

発光化合物は上記のように一般式A-Dで示されものであり、各分子の発振のピーク波長を下記第1表に示す。

(以下、本頁余白)

第 1 表

Carter to a stage of the August Carter to the Carter Signal

A		ON CH.
	578	578
	562	578
<u></u>	532	549

p-(9'-アンスリル)-N.N'- ジメチルアニリン(以下、An-DMAで表す) は黄色、p-(1'-ピクリル)-N.N'- ジメチルアニリン(以下、Py-DMAで表す) は緑色の発光となる。

波長可変範囲は、これらのピーク波長を含んでおおよそ200mm 、An-DMAで520 ~710nm 、Py-DMAで470 ~630nm であり、広い範囲にわたつて可変である。

であり、 Δ N いは、そのレーザー発援のしきい値である。また、L はレーザー媒質の長さ、R は反射鏡の反射率である。

(ν) は誘導放出断面積で発光の双極子モーメントをα、発光スペクトルの中心周波数と 半値巾をそれぞれゃ、Δ ν として、

$$\sigma(\nu) = \frac{8\pi^{2}\nu \, \mu^{2}}{\text{hc}} \times \frac{\Delta \nu_{0}}{(\nu - \nu_{0})^{2} + \Delta \nu_{0}^{2}}$$
(3)

で安される。

ここで、hはプランク定数、cは真空中の光速度である。

そこでAn·DMAでは、次の値を用いて、L=10 cmと100cm の場合のしきい値を計算できる。

 $\nu_0 = 5.1 \times 10^{14}/\text{sec}$

 $\Delta \nu_{\bullet} = 1.5 \times 10^{14}/\text{sec}$

 $\mu = 18 \times 10^{-16} \text{es}$

R = 0.95

一方、ΔNはコンピューターシミュレーションに基づき、電極間をn個の箱に分割し、電極に接する箱では電極反応式と拡散式、その他の

(作用)

いま、An-DMAを例にとつて、レーザー発援が 起こることを、コンピューターシミュレーショ ンにより以下のように説明することができる。

第3図にAn-DNAの吸収スペクトル(破線)と 電解発光スペクトル(実線)を示す。

この第3図から明らかなように、分子内エキサイプレツクス ((A-D)) からの発光スペクトルは、低波数側に大きくシフトしており、銀分子の吸収スプクトルと重なり合わない。

また、分子内エキサイプレツクスの発光の認 移モーメントは大きい(約18debye 9)。

一方、レーザー発振に必要な反転分布のしきい値(ΔN_{14})は、ミラーの反射率が十分に高い場合、下記式 Ω で表される。

$$\Delta N_{th} = \frac{1 - R}{\sigma(\nu) L}$$
 (2)

ここでANは、(A-D)と(A-D)の状状態にある単位体積中の分子数の差

$$\Delta N = N_1 - N_1 \tag{3}$$

箱では拡散式とラジカルアニオンーカチオン間の電子移動反応式を組み合わせてラジカルアニオンとラジカルカチオンの衝突数を計算する。

一回の衝突数で生成する分子内エキサイプレックスの生成効率は知られているので(0.022)、それをもとにして分子内エキサイプレックスの **遠度を計算できる**。

0.2 モルのAn-DMAのアセトニトリル溶液で100 Hz、2 Vの矩形波 (第4図) を印加した場合の Δ Nを第5 図に示す。

第5図において玻線はし≖10cmと100cm の場合のしきい値である。

第5図から明らかなように、印加電圧の極性 が変わつた直後にしまい値を十分超える反転分 布が得られ、レーザー発援が起こることを示し ている。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、従来のボンピングのための光源を必要とした色素レーザーにかわつて、電解のみによつて発振する可視

BEST AVAILABLE COPY



第 1 図

域の波長変換パルスレーザーを得ることができる。

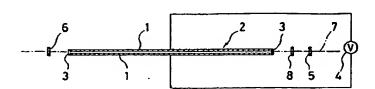
また、操作も電解のみなので、装置構造も極めて簡単であり、レーザー発生コストを大幅に 低波することができる。

更に被長領域も可視域に留まらず、他の分子 内エキサイプレツクスを探索することによつて 近赤外や紫外域に拡張することができる。

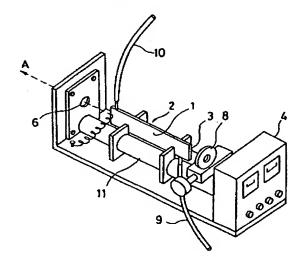
4. 図面の質単な説明

第1図は本発明のレーザー発生装置の原理図、第2図は本発明の装置の実施例を示す概要図、第3図はAn-DRA (p-9'-アンスリル)-N,N'-ジメチルアニリン)の吸収スペクトルと電解発光スペクトルを示す図、第4図は電極に印加され交流矩形波電圧の1例を示す図、第5図は分子内エキサイブレックスを形成する分子濃度を示す図である。

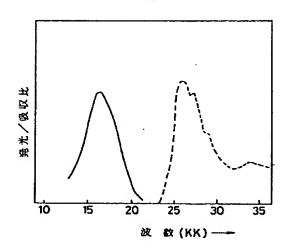
1……平板電極、2……薄層電解セル、4……電源、5……全反射レーザーミラー、6……部分反射レーザーミラー。



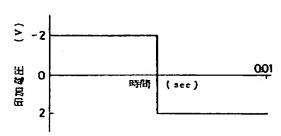
第 2 図



第 3 図



第 4 図



BEST AVAILABLE COPY



